заряда в объеме $b^2 \cdot L$ в Si, b^2 –прилегающая к a^2 - нано гетеро переходу площадь на поверхности Si.

Интегрируя (1) с учетом граничных условий ($\mathbf{E} = - \operatorname{grad} \varphi$, при $x = \mathbf{R}$ $\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \varphi(\mathbf{R}) = 0$), имеем

$$\mathbf{E} = -d\phi/dx = (\rho/\varepsilon_{Si} \cdot \varepsilon_0) \cdot (x - \mathbf{R})$$
⁽²⁾

$$\varphi = -\left(\rho/2 \cdot \varepsilon_{\rm Si} \cdot \varepsilon_{\rm o}\right) \cdot (\mathbf{R} - x)^2. \tag{3}$$

На границе ОПЗ (*x*=0) поле принимает максимальные значения напряженности (E_o) и потенциала (ϕ_o) равные:

$$E_{o} = e \cdot \nu \cdot N^{2} / (\epsilon_{Si} \cdot \epsilon_{o} \cdot b \cdot L) \quad \mu \quad \phi_{o} = e \cdot \nu \cdot N^{3} / (2 \cdot \epsilon_{Si} \cdot \epsilon_{o} \cdot L).$$
(4)

Напряженность E_0 является линейной функцией *x*, т.е. линейно уменьшается до нуля (при *x* = R) в глубь кремния, а φ_0 - квадратичная функция от *x* значительно быстрее уменьшается до нуля при *x* = R = $[2 \cdot \varepsilon_{Si} \cdot \varepsilon_0 \cdot b^2 \cdot L \cdot \varphi_0/(e \cdot N \cdot v)]^{1/2}$.

Зная v - усреднённое количество электронов, находящееся в каждом слое, можно определить в пределах R и общее количество электронов (N₂⁺ = $v \cdot N$), переходящих в PbX, N-число слоев, которых электроны покинули.

Между РbX и Si в результате образования гетероконтакта N_2^+ электронов переходят из Si в PbX и там в силу своей электроемкости $C = q/\phi$ накапливают заряд: $q = e \cdot N_1^-$, N_1^- количество электронов, которых может принять PbX. Естественно, что $N_1^- \ge N_2^+$ и равно: $N_1^- = 2 \cdot \epsilon_{PbX} \cdot \epsilon_0 \cdot a^2 \cdot \phi_0/(e \cdot d),$ (5)

где, ε_{PbX} – диэлектрикая проницаемость PbX, S = a^2 и d поперечная сечения и толщина PbX. В работе получены зависимости R(N), E₀(N), N₂⁺ (N).

Литература

1. Цой Броня. «Преобразователь Электромагнитного Излучения (Варианты), Патент в Евразийском патентном ведомстве. EP2405487 A1, (2012.08.30),

2. Цой Броня. «Способ изготовления пучкового перехода, пучковый преобразователь ЭМ излучения», Патент во всемир.орг.интеллект. собст., №WO 2011/040838 A2 (07.04.2011).

3. R. D. Schaller, V. I. Klimov, Phys. Rev. Lett. 92, 186601 (2004).

4. Schaller, R. D.; Petruska, M. A.; Klimov, V. I. Appl. Phys. Lett. 87, 253102 (2005)

5. Stancu V., Pentia E., Goldenblum A. et al. // Romanian Journal of Information Science and Technology. 2007. Vol. 10.№ 1. Pp. 53–66.

6. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. Учеб.пос. М., «Высш. Школа», 1977. 448 с.

ОДНОКВАНТОВЫЙ СДВИГОВЫЙ ФОТОТОК В n-GaP

Р.Я.Расулов¹, У.Исомаддинова², Р.Р.Султонов², М.А.Маматова¹ ¹ Ферганский государственный университет, ² Кокандский государственный педагогический институт

Аннотация: В данной работе исследуется фотонно-индуцированный механизм, ответственный за фотогальванический эффект сдвига (ЛФГЭ) в кристаллах фосфида галлия n-

типа (n-GaP). ЛФГЭ - это фотоэффект, приводящий к возникновению фототока в однородных пьезоэлектрических кристаллах при однородном освещении. Зависящая от поляризации плотность фототока (J) пропорциональна интенсивности света (I) и описывается феноменологической зависимостью, включающей вектор поляризации электромагнитных волн (P) и тензор ЛФГЭ (T). Два известных механизма ЛФГЭ, баллистический и сдвиговый, были идентифицированы и обсуждаются в ранней литературе. В этом отчете специально исследуется механизм фотонно-индуцированного сдвига в n-GaP, рассматривая смещение носителей вследствие прямых оптических переходов электронов между подзонами зоны проводимости, уделяя внимание «долинам» в энергетическом спектре кристалла.

Ключевые слова: фотогальванический эффект, фосфид галлия (GaP), однородные кристаллы, фотонный механизм, вектор поляризации, энергетический спектр, смещение носителя, электронные переходы, взаимодействие с подзонами, баллистический механизм, квантовые переходы, пьезоэлектрические кристаллы, зона проводимости.

Под линейным фотогальваническим эффектом (ЛФГЭ) понимают фотоэффект, обусловленный возникновением фототока в однородных пьезоэлектрических кристаллах при их однородном освещении. Поляризационная зависимость возникающего при этом плотности фототока (\vec{j}), пропорциональная к интенсивности света (I), описывается феноменологическим соотношением

$$j_{\alpha} = I \chi_{\alpha\beta\gamma} \frac{1}{2} \left(e_{\beta} e_{\gamma}^* + e_{\gamma} e_{\beta}^* \right)$$
(1)

Здесь \vec{e} - вектор поляризации электромагнитной волны, $\chi_{\alpha\beta\gamma}$ - тензор ЛФГЭ.

В настоящее время стало известным два механизма ЛФГЭ: баллистический механизм, обусловленный асимметрией процессов рассеяния, фотоионизации и рекомбинации [1-3]и сдвиговый механизм, связанный со смещением центра тяжести волновых пакетов фотовозбужденных электронов при квантовых переходах [4].

В этом сообщении рассматривается фотонный механизм сдвигового ЛФГЭ в фосфиде галлия n - типа¹, обусловленный смещением носителей при прямых оптических переходах электронов между подзонами зоны проводимости с учетом "горбы" подзоны X_1^c . n-GaP многодолинный полупроводник, экстремумы долин зоны проводимости которого расположены в точках X зоны Бриллюэна [6]

Впервые этот механизм рассмотрен в [5] в сферическом приближении в энергетическом спектре. Каждая долина зоны проводимости состоит из двух подзон X_1^c , X_3^c . Энергетический спектр электронов в этих подзонах определяется с помощью гамильтониана [6,9,8]

$$\widehat{H}(k) = \begin{bmatrix} A_{3}k_{z}^{2} + B_{3}k_{\perp}^{2} + \Delta/2 & -iPk_{z} + Dk_{x}k_{y} \\ iPk_{z} + Dk_{x}k_{y} & A_{1}k_{z}^{2} + B_{1}k_{\perp}^{2} - \Delta/2 \end{bmatrix}$$
(2)

где $k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2$ -двумерный волновой вектор электронов, $A_{1,3}$, $B_{1,3}$, P, D - зонные параметры полупроводника, Δ -энергетический зазор между подзонами X_1^C и X_3^C в точке X зоны Бриллюбэна. Согласно (2) энергетический спектр электронов в подзонах X_1^C и X_3^C описывается формулой:

¹ Аналогичноым образом можно поступить в теллуре дырочной проводимости, валентная зона которого состоит из двух подзон, одна из которых имеет "горбобразную" структуру, к чему будет посвящена отдельная пабота.

$$E_{1,3}(k) = \frac{1}{2} \Big[(A_1 + A_3) k_z^2 + (B_1 + B_3) k_{\perp}^2 \Big] \pm \\ \pm \frac{1}{2} \Big\{ \Big[(A_3 - A_1) k_z^2 + (B_3 - B_1) k_{\perp}^2 - \Delta \Big]^2 + 4P^2 k_z^2 + 4D^2 k_x^2 k_y^2 \Big\}^{1/2}$$
(3)

В двухзонном сферическом приближении [7,8], т.е. при $A_1 \simeq A_3 = A$, $B_1 \simeq B_3 = B$ (3) преобразуется к виду

$$E_{1,3}(k) = Ak_z^2 + Bk_\perp^2 \pm \sqrt{\frac{\Delta^2}{4} + P^2k_z^2 + D^2k_x^2k_y^2}$$
(4)

Волновые функции электронов вблизи точки Х в базисе (2)

$$\psi_{X_1^c} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}, \quad \psi_{X_3^c} = \begin{pmatrix} C_2 \\ -C_1 \end{pmatrix}$$
(5)

где $C_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 \pm \eta}$,

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{\Delta}{\sqrt{\frac{\Delta^2}{4} + P^2 k_z^2 + D^2 k_x^2 k_y^2}}$$
(6)

В дальнейших расчетах ограничимся вкладом в ток сдвигового ЛФГЭ электронов, у которых волновые вектора лежат в области $|2Dk_xk_y| \ll \Delta$, $2Pk_z$. Поэтому величину Dk_xk_y учитываем только в мезподзонном матричном элементе оператора импульса. Потому что именно она ответственна за появление как баллистического[^{5,7}], так и сдвигового ЛФГЭ в *n*-*GaP* Согласно (2)

$$ep_{31} = \frac{m_0}{\hbar} \left\langle x_3^c \left| e \frac{\partial H}{\partial k} \right| x_1^c \right\rangle = \frac{m_0}{\hbar} \left[iPe_z - \eta D \left(e_x k_y + e_y k_x \right) \right].$$
(7)

Отметим, здесь, что для *n*-GaP энергетическая щель между подзонами зоны проводимости больше, чем энергии LO- фонона и средней тепловой энергии электронов. Поэтому бесфотонные реальные переходы термализованных электронов из подзоны X_1^C в X_3^C (и обратно) отсутствуют. Поэтому вклад в баллистический ЛФГЭ в *n*-GaP вносят оптические

Далее проведем расчету ток сдвигового ЛФГЭ в *n-GaP*, связанного с прямыми оптическими переходами между подзонами X_1^c и X_3^c без участия фононов, где воспользуемся формулой [⁴]

$$j_{\alpha}^{\phi om} = \frac{e^{3} e_{\beta} e_{\gamma}}{2\pi m_{0}^{2} \omega^{2} \hbar c n_{\omega}} \sum_{n} \int dk \left(\operatorname{Im} \left[p_{31;n}^{(\gamma)} \frac{\partial}{\partial k_{\alpha}} p_{31;n}^{(\beta)} \right] \right) \delta \left(E_{3}(k) - E_{1}(k) - \hbar \omega \right)$$
(8)

где *n* - номер долины.*)

Подстановка (7) в (8) и сумма по всем долинам дает выражение для тока сдвиговог ЛФГЭ

$$j_{\alpha}^{\phi om} = -\left|e\right| \frac{I}{\hbar \omega} K L_{c \partial s} e_{z} \left(e_{x} \delta_{\alpha y} + e_{y} \delta_{\alpha x}\right)$$

$$\tag{9}$$

$$j_{\alpha}^{\delta i \delta} = j_{0}^{\delta i \delta} \frac{\Delta}{k_{B}T} ch\left(\frac{\Delta}{k_{B}T}\right) \exp\left[\frac{\frac{\hbar\omega}{2} - A\frac{\left(\hbar\omega\right)^{2} - \Delta^{2}}{\left(2P\right)^{2}}}{k_{B}T}\right] \left(\frac{\Delta}{\hbar\omega}\right)^{2} e_{z}\left(e_{x}\delta_{\alpha y} + e_{y}\delta_{\alpha x}\right)$$

где $j_0^{\hat{\sigma}\hat{\iota}\hat{\sigma}} = -8\pi^{\frac{3}{2}} |e| \frac{I}{\Delta} B_1 A_1^{\frac{1}{2}} \frac{D}{P} \frac{N'}{\Delta}$, N' - концентрация свободных электронов, К – коэффициент

поглощения света при прямом оптическом переходе электронов между подзонами X_1^C и X_3^C . Из (9) видно, что температурный ход тока сдвигового ЛФГЭ полностью определяется температурной зависимостью коэффициента поглощения света K_{\parallel}^2 .

Сравним тока баллистический вклад в ЛФГЭ, рассчитанный в [5,7] в сферическом приближении в энергетическом спектре (4) (т.е. при $A_1 = B_1, A_3 = B_3, P = 0$) при учете анизотропии в матричном элементе оптического перехода $X_1^C - X_3^C$, со сдвиговым фототоком (9). Расчеты показывают, что при T = 200 K, $\hbar\omega = 550 MeV$ баллистический ток ЛФГЭ в пять раз превышает сдвиговый. При оценке мы приняли, что $A_3 - A_1 = \frac{\hbar^2}{2m^*}, m^* = 0,36m_0, \hbar\Omega = 51 MeV$ (энергия LO - фонона), $\Delta = 335$ MeV, $Pa_0 = D$, $a_0 = 5,4 \cdot 10^{-8} cm$ (постоянная решетки).

Литература

1. Ivchenko E.L., Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures. Alpha Science International Ltd., Harrow, -UK 2005, p. -427.

3.Шалыгин В.А. Оптические и фотогальванические эффекты в объемных полупроводниках и двумерных структурах. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. Ст.-Петербург. 2013. -34 с.

4.Белиничер В.И., Ивченко Е.Л., Стурман Б.И. - ЖЭТФ, 1982, т.83, №2(8), с.649 - 661.

5.Ивченко Е.Л., Лянда-Геллер Ю.Б., Пикус Г.Е., Расулов Р.Я. - «51, 1984, т.18, № I, с.

6. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Elmar-Ugli, F. I., & Holmatova, G. M. (2022). DIMENSIONALLY QUANTIZATION OF THE ENERGY SPECTRUM OF HOLES IN A P-TE QUANTUM WELL. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (7-8), 26-30.

7. Расулов, Р. Я., Муминов, И. А., кизи Нисолмухамметова, Н. И., Кучкаров, М., & Кодиров, Н. (2021). КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУЗОННЫХ ТРЕХ ФОТОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ В InSb. EDITORIAL BOARD, 608.

8. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., Kuchkarov, M. K., & Eshboltaev, I. M. (2023). Interband Multiphoton Absorption of Polarized Radiation and Its Linear Circular Dichroism in Semiconductors in the Kane Approximation. Russian Physics Journal, 65(10), 1746-1754.

9. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Mamatova, M. A., & Gofurov, S. Z. U. (2022). GENERALIZED MODEL FOR THE ENERGY SPECTRUM OF ELECTRONS IN TUNNEL-COUPLED SEMICONDUCTOR QUANTUM WELLS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(12), 1-5.

^{2.}Андрианов А.В. Поляризационнные оптические явления в полупроводниках и полупроводниковых структурах. Автореф. на соиск. докт. физ.-мат.наук. Ст.-Петербург. - 2007. -34 стр.

² Остальные обозначения соответствуют обозначениям работы [4].

10. Rasulov, R. Y., Akhmedov, B. B., Muminov, I. A., & Umarov, B. B. (2021). Crystals with tetrahedral and hexagonal lattices. Fergana. Classic.-2021, 10.

11. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Mamatova, M. A., & Qosimov, F. (2022, December). Semiclassical theory of electronic states in multilayer semiconductors. Part 2. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2388, No. 1, p. 012158). IOP Publishing.

12. Расулов, Р. Я., Эшболтаев, И. М., Кучкаров, М. Х., & Махситалиев, Б. (2021, November). ДЫРОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ ГИРОТРОПНОГО КРИСТАЛЛА. In The 6th International scientific and practical conference "Modern directions of scientific research development"(November 24-26, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. 1153 p. (p. 304). 13. Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Муминов, И. А., Эшболтаев, И. М., & Кучкаров, М. (2021). МЕЖДУЗОННОЕ ТРЕХФОТОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В INSB.

14. Rasulov, R. Y., Karimova, G. A., & Rahmatov, I. (2023). LINEAR-CIRCULAR DICHROISM OF THE PHOTON DRAG EFFECT IN SEMICONDUCTOR SUPERSTRUCTURES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 458-463.

15. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Axmedov, B. B., Muminov, I. A., & Polvonov, B. Z. (2020). Linear-circular dichroism of one-photon absorption of light in narrow-zone semiconductors. contribution of the effect of coherent saturation. European Science Review, (7-8), 49-53.

16. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Sultonov, R. R., & Akhmedov, B. B. (2020). Two-and Three-Photon Linear-Circular Dichroism in Cubic-Symmetry Semiconductors. Semiconductors, 54, 1381-1387.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ В СИЛЬНО КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБРАЗЦАХ n-Si<P, Zn> С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ

Э. У. Арзикулов, М. Раджабова,

Аннотация. Вольтамперные характеристики (ВАХ) полупроводников с глубокими уровнями (ГУ) показывают три или более характерных участков. Первый участок соответствует линейной зависимости тока от напряжения, что соответствует закону Ома. На втором участке ВАХ наблюдается степенная зависимость между током и напряжением, где степень $n \ge 1$. На третьем участке ВАХ происходит резкое увеличение тока при определенных значениях напряжения, за которыми следует область с отрицательной дифференциальной проводимостью (ОДП), которая может быть типа N или S. Образцы кремния, легированные цинком, имели относительно большие удельные электрические сопротивления и концентрацию электронов, что свидетельствует о сильной компенсации проводимости.

Ключевые слова: Вольтамперная характеристика (ВАХ), Полупроводники, Глубокие уровни (ГУ), Закон Ома, Степенная зависимость

Известно, что вид вольтамперной характеристики (ВАХ) полупроводников, содержащих глубокие уровни (ГУ), может иметь три или более характерных участков [1]. Обычно на первом участке наблюдается линейная зависимость тока от приложенного напряжения, т.е. выполняется закон Ома. На втором участке имеет место степенная зависимость между током и напряжением, т.е. зависимость типа $I = U^n$, где $n \ge 1$. На третьем участке в зависимости I(U) начиная с определенных значений напряжения наблюдается резкое увеличение тока. Далее с увеличением напряженности электрического поля наблюдается уменьшение тока, т.е. имеет место область с отрицательной дифференциальной проводимостью (ОДП). Обычно ОДП бывает N- или S- типа. Возможны также комбинации